DERWENT-ACC-NO:

1984-033987

DERWENT-WEEK:

198406

COPYRIGHT 2005 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE:

Thin film metal with excellent rust or corrosion

prevention - has cpd. of imidazole, thiazole or others on

metal surface. NoAbstract NoDwg

PATENT-ASSIGNEE: MATSUSHITA ELEC IND CO LTD [MATU]

PRIORITY-DATA: 1982JP-0105938 (June 18, 1982)

PATENT-FAMILY:

PUB-NO

PUB-DATE

LANGUAGE

PAGES

MAIN-IPC

JP 58224178 A

December 26, 1983

N/A

005

N/A

APPLICATION-DATA:

PUB-NO

APPL-DESCRIPTOR

APPL-NO

APPL-DATE

JP 58224178A

N/A

1982JP-0105938

June 18, 1982

INT-CL (IPC): C23F011/00, G11B005/72, H01F010/00

ABSTRACTED-PUB-NO:

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

TITLE-TERMS: THIN FILM METAL RUST CORROSION PREVENT COMPOUND IMIDAZOLE THIAZOLE

METAL SURFACE NOABSTRACT

DERWENT-CLASS: E13 M14 T03 V02

CPI-CODES: E07-D09; E07-F01; M14-K;

(19) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩ 公開特許 公報 (A)

昭58—224178

(1) Int. Cl.³
C 23 F 11/00
G 11 B 5/72
H 01 F 10/00

識別記号 庁内整理番号 7128—4K

6835—5D 7354—5E 砂公開 昭和58年(1983)12月26日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 2 頁)

Ø薄膜金属

②特 願 昭57-105938

②出 願 昭57(1982)6月18日

⑩発 明 者 堀田収

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

饱発 明 者 保阪富治

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 清水時彦

門真市大字門真1006番地松下電 器産業株式会社内

@発 明 者 曽我真守

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑫発 明 者 森脇正志

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

⑩代 理 人 弁理士 中尾敏男 外1名

明 細 相

 発明の名称 薄膜金属

- 2、特許請求の範囲
 - (1) トリアソール系、イミダソール系、チアソール系、ジチオカーバメート系、チウラムシスルフィド系、アミド系、ナフトール系の化合物の うち少くとも一つの化合物を表面に有すること を特徴とする薄膜金属。
 - (2) トリアゾール系化合物がペンゾトリアゾールおよび3-(N-サリチロイル)アミノー1・2・4-トリアゾールの何れかである特許請求の範囲第1項記載の薄膜金属。
 - (3) アミド系化合物が1・10-ビス(N-サリ チロイルアミノ)ドデカンジアミドである特許 糖水の範囲第1項記載の薄膜金属。
 - (4) ナフトール系化合物がα-ニトロソーβ-ナフトールであることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の薄膜金属。

特許請求の範囲第1項記載の薄膜金属。

- (a) 磁性材料がコパルトまたはコパルト系合金で あることを特徴とする特許請求の範囲第5項記 載の薄膜金属。
- (7) コバルト・ニッケル合金がコバルト・ニッケル合金であることを特徴とする特許請求の範囲 第6項記載の薄膜金属。
- 3、発明の詳細な説明

本発明は薄膜金属の防錆もしくは腐蝕防止を目的とする。

薄膜金属は厚さ数μα またはそれ以下の厚みの 金属層をもつ材料でフィルムなどの基体にとりつ けられることもある。とくに薄膜金属がコパルト などの磁性材料の場合は記録材料として有用である。

従来、これらの薄膜金属をたとえば、高温また は高湿中で用いると錆が発生して薄膜金属個有の 特性を失うか著しく損い、使用に耐えなくなると いう問題があった。本発明はこれらの難点をとり 除いた薄膜金属を提供するものである。

特問昭58-224178(2)

本発明はトリアゾール系、イミタゾール系、チ アゾール系、シチオカーバメード系、チウラムシ スルフィド系、アミド系、ナフトール系の化合物 のうち少くとも一つを表面にもつ构膜金属である。

薄膜金属を構成する材料は鉄、コバルト、ニッケル、網もしくはこれらを主体とする合金などである。とりわけ、薄膜金属がコバルトまたはコバルトーニッケル合金などのコバルト合金の場合はペンゾトリアゾールや3-(N-サリチロイル)・アミノ-1・2・4-トリアゾールなどのトリアゾール系化合物、1・10-ビス(N-サリチロイルアミノ)ドデカンジアミドなどのアミド系化合物、α-ニトロソーβ-ナフトールなどのナフトール系化合物がとくに有効である。本発明ではこれらの化合物を装面処理剤と総称する。

このよりな構成は一見、従来にみられる防錆剤。 で表面処理をした金属板などに類似しているが、 本発明の薄膜金属はこれらの従来例に比べて金属 層、表面処理剤属ともに著しく厚みが薄く、まったく異なった構成をもつ。

,4

(表面処理剤の効果)

表面処理剤の種類	引っかき試験	再生試験
ベンゾトリアゾール	0	0
ベンゾチアゾール	Δ	Δ
ベンズイミダゾール	Δ	Δ .
テトラメチルチウラム ジスルフィド	0	Δ'
ジメチルジチオカルバ ミン 酸 ナトリウム	Δ	Δ
β-ナフトール	0	Δ
α-=トロソ-β-ナ フトール	.0	0
3-(N-サリチロイ ル)アミノ-1.2.4- トリアゾール	0	0
サリチル酸アミド	Δ	Δ
1.10-ビス(N-サリ チロイルアミノ)ドデ カンジアミド	0	0
プランク	×	×

本発明の薄膜金属はたとえば、蒸瘍やスパッタまたは表面処理剤溶液への浸液などによって表面処理剤を薄膜金属表面に付着させて得られる。これらの本発明の薄膜金属は高温や高湿中の苛酷な条件下でも錆の発生はきわめて少ないかまったくなく、金属個有の特性を維持する。次に実施例を挙げて、本発明をさらに詳述する。

実施例1

コパルトーニッケル合金を蒸着したポリエステルフィルムを種々の表面処理剤のO.1 重量パーセントエタノール溶液に浸渍して引き上げ、脱脂綿で付着している溶液を拭いとってプレパラートにいまり付け、テストピースとした。これらをBOC、90gRHの恒配槽に1週間保ってから引っかき試験をした。また、巾50mの同種のテーブに上記と同じ液を塗布して後、エアナイフで余分の液をおとし、ア町巾にスリットして録面用テーブとした。録画してから、これらのテーブを80°C、90gRHに1週間保ってから再生試験をした。その結果を次の表に示す。

なお上の表中、引っかき試験の○印は傷なし、 △印は一部に傷、×印は全面に傷がつくことを示 す。また、再生試験で○印は初期と同等の再生状態、△印は画像の部分的な乱れ、×印は全面的な 乱れを示す。

本実施例でとくに、ペンゾトリアゾール、3 - (N-サリチロイル)アミノ-1・2・4-トリアゾール、1・10-ビス(N-サリチロイルアミノ)ドデカンジアミド、α-ニトロソーβ-ナフトールがとくに良好な結果を示した。この他本発明の薄膜金属に用いた表面処理剤もすぐれた効果を示した。

本発明によると以上のように耐食性にすぐれた 薄膜金属を容易に得ることができる。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名